## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

05-080327

(43)Date of publication of application: 02.04.1993

(51)Int.CI. G02F 1/1335

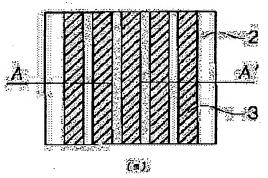
(21)Application number: 03-243632 (71)Applicant: SEIKO EPSON CORP

(22)Date of filing: 24.09.1991 (72)Inventor: IMAI SHUICHI

# (54) DIFFUSION REFLECTION PLATE FOR LIQUID CRYSTAL DISPLAY BODY AND PRODUCTION THEREOF

PURPOSE: To decrease the light losses of a liquid crystal panel so as to assure the brightness of a display body and to eliminate crosstalk so as to improve quality by providing a thin-film layer varying in coefft. of thermal expansion from reflection electrodes between a plane substrate and the reflection electrodes.

CONSTITUTION: The diffusion reflection plate provided with the reflection electrodes on the plane substrate has the thin-film layer 2 varying in the coefft. of thermal expansion from the reflection electrodes 3 between the plane substrate 1 and the reflection electrodes 3. The reflection electrodes 3 are metallic thin films and are formed to have ruggedness for the purpose of diffusion reflection. The thin-film layer 2 consists preferably of org. matter and the reflection electrodes 3 may serve also as the electrodes for the display body. The production of the diffusion reflection plate is executed by depositing the reflection layer while heating the thin-film layer 2 formed on the plane substrate 1 and etching this reflection layer to form the reflection electrodes 3. The org. thin-film layer is wrinkled by a difference in the coefft. of thermal expansion between the org. thin-film layer and the reflection is simultaneously formed when the plane substrate 1 including the org. thin-film layer 2 is heated at this time.





### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination] 04.12.1997

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number] 3094546
[Date of registration] 04.08.2000

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japanese Patent Office

(19) 日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-80327

(43)公開日 平成5年(1993)4月2日

(51) Int. C1. 5 G 0 2 F

識別記号 520

1/1335

庁内整理番号 7724 - 2 K

技術表示箇所

審査請求 未請求 請求項の数7

(全5頁)

(21)出願番号

特願平3-243632

(22)出願日

平成3年(1991)9月24日

(71)出願人 000002369

セイコーエプソン株式会社

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

(72) 発明者 今井 秀一

長野県諏訪市大和3丁目3番5号セイコーエ

プソン株式会社内

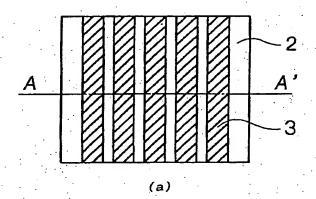
(74)代理人 弁理士 鈴木 喜三郎

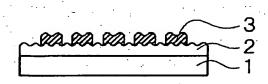
(54) 【発明の名称】液晶表示体用拡散反射板およびその製造方法

#### (57)【要約】

【目的】 明るく見やすい反射型液晶表示体を提供す る。

【構成】 平面基板上に、薄膜層を形成し、前記薄膜層 上に前記薄膜層を加熱しながら反射層を堆積し、前記反 射層をエッチング加工して反射電極を形成する工程を含 むことにより、液晶表示体用拡散反射板を平面基板上に 配置する。前記液晶表示体用拡散反射板の反射電極は、 液晶表示体の電極を兼ねている。





に、スパッタ法もしくは蒸着法によりA1薄膜もしくは Pt薄膜よりなる反射薄膜層4を堆積する(同図

(c))。このとき、有機薄膜層2を含む平面基板1を100~250℃に加熱することによって、拡散反射に必要な微細な凹凸が同時に形成される。これは有機薄膜層2と反射薄膜層4との熱膨張率の違いにより有機薄膜層2にシワが発生し、また、スパッタ時あるいは蒸着時にA1薄膜もしくはPt薄膜自身がグレーン成長するためである。次に、反射薄膜層4をエッチングによってパターン形成し反射電極3を形成する(同図(d))。

【0012】図3(a)~(d)は、前述した液晶表示体用拡散反射板のもう一つの製造方法を説明するものであって、重要な製造工程終了後のガラス基板の概略断面図である。図3に基づき液晶表示体用拡散反射板の製造工程を説明する。

【0013】まず、平面基板1の表面を有機洗浄したのち、さらにプラズマもしくは $UV+O_3$ により完全に基板表面の有機物及び異物の除去を行なう(図3

(a))。次に、平面基板1の表面に、レジストを印刷 法により1~5μmの厚みに塗布し、それを100~2 00℃でベーキングして凹凸の有する有機薄膜層2を形 成する。次に、有機薄膜層2の表面全体に、スパッタ法 もしくは蒸着法によりA1薄膜もしくはPt薄膜よりな る反射薄膜層 4 を堆積する(同図(c))。このとき、 有機薄膜層2を含む平面基板1を100~250℃に加 熱することによって、拡散反射に必要な凹凸が同時に形 成される(この凹凸は、前述した印刷法によって形成さ れた凹凸より更に微細な凹凸であり、印刷法により形成 された凹凸の上に形成される)。これは有機薄膜層2と 反射薄膜層4との熱膨張率の違いにより有機薄膜層2に シワが発生し、また、、スパッタ時あるいは蒸着時にA 1 薄膜もしくはP t 薄膜自身がグレーン成長するためで ある。次に、反射薄膜層4をエッチングによってパター ン形成し反射電極3を形成する(同図(d))。

【0014】(実施例2)図4は、本発明の液晶表示体用拡散反射板を用て作成した反射型液晶パネルの概略断面図であり、図5は、従来の反射型液晶パネルの概略断面図である。従来の反射型液晶パネルにおいて、入射光10は、偏光板9一対向平面基板8-透明電極7-配向膜5-液晶層6-配向膜5-透明電極7-平面基板1-偏光板9を通過し反射フィルム12に達し反射する。反射板により反射された反射光11は、その逆を通過して液晶パネル外部へと到達するため、入射光に対し反射光は3分の1以下となる。しかし、本発明の液晶表示体用拡散反射板を用いた反射型液晶パネルでは、入射光10は、偏光板9-対向平面基板8-透明電極7-配向膜5-液晶層6-配向膜5を通過し反射電極3に達し反射する。反射板により反射された反射光11は、その逆を通過して液晶パネルの外部に達するので、従来の反射型液

晶パネルより光の損失が少なく明るさも従来より2倍以上明るくなった。また、反射電極3は、金属薄膜で反射板と電極とを兼ねるので、従来の透明電極による配線抵抗より低抵抗になるため、液晶パネル駆動時のクロストークを無くし表示品質も向上した。以上、単純マトリクスを例に述べたが、アクティブマトリクスにおいては、アクティブ素子の形成されていない対向基板上に本発明の液晶表示体用拡散反射板を形成することにより応用が可能である。

10 【0015】以上実施例を述べたが、本発明は以上の実施例における平面基板上に形成される液晶表示体用拡散 反射板のみに限定されるものではなく、各種の反射板等 に応用が可能である。

#### [0016]

【発明の効果】以上述べたように本発明によれば、液晶表示体の液晶パネル(偏光板を含む)の光損失を減少し反射型液晶表示体の明るさを確保し、また、配線抵抗の低抵抗化により液晶表示におけるクロストークをなくし表示品質を向上させ、明るく見やすい反射型液晶表示体を提供するという効果を有する。

### 【図面の簡単な説明】

【図1】(a)は実施例1における液晶表示体用拡散反射板の概略平面図であり、(b)はA-A<sup>2</sup>線に沿った概略断面図である。

【図2】(a)~(d)は実施例1における液晶表示体 用拡散反射板の製造プロセスを説明するものであって、 重要な製造工程終了後の基板の概略断面図である。

【図3】(a)~(d) は実施例1における液晶表示体 用拡散反射板のもう一つの製造プロセスを説明するもの であって、重要な製造工程終了後の基板の概略断面図で ある。

【図4】実施例2における本発明の液晶表示体用拡散反射板を用いた反射型液晶パネルの概略断面図。

【図5】従来の反射型液晶パネルの概略断面図。

#### 【符号の説明】

- 1 平面基板
- 2 有機薄膜層
- 3 反射電極
- 4 反射薄膜層
- 40 5 配向膜

30

- 6 液晶層
- 7. 透明電極
- 8 対向平面基板
- 9 偏光板
- 10 入射光
- 1-1 反射光
- 12 反射フィルム
- 13 シール剤



【図5】

